



International Committee of Legal Metrology  
The President

BIML 07 N° 253/AJ-JFM

20 April 2007

To: CIML Members

**Subject : 42nd CIML Meeting: Letter of invitation**

Dear Colleagues,

The CIML will hold its 42nd Meeting in Shanghai (P.R. China) on Wednesday 24 (all day), Thursday 25 (morning) and Friday 26 October 2007 (morning). It will be preceded by a Seminar on OIML D 1 *Elements for a Law on Metrology* on Tuesday 23 October. A number of other meetings (Regional bodies, OIML TCs/SCs and the OIML Working Group on *Conformity to Type*) will also be organized on this occasion. Unfortunately this year it will not be possible to provide translation into French, and so all the meeting sessions will be held in English only.

A number of key issues will require decisions to be taken, including the preliminary 2009-2012 Budget, the Action Plan, and several new or revised publications.

In March this year the Presidential Council examined the comments sent in by CIML Members concerning possible improvements in the way in which discussions are oriented during the CIML Meetings. Commencing this year, more time will be allocated to discussion and I invite you to be ready to take the floor during this CIML Meeting and to present your views on the various issues to be discussed.

It is essential that the Committee have sufficient voting members for a quorum. Therefore:

- if you are unable to personally attend this meeting, please ensure you delegate your vote to a member of your staff or to a representative of your Embassy in China;
- if you anticipate that you or your delegation may be absent during any of the CIML Meeting sessions, please give a proxy to another CIML Member when registering online.

The BIML has prepared a web site for the Shanghai meetings ([www.oiml.org/shanghai](http://www.oiml.org/shanghai)) and registration for attendance at the CIML Meeting and accommodation will again this year be online via the Shanghai web site. The deadline for registering is **10 September 2007**; if you are unable to register via the web site, please contact the BIML and alternative arrangements will be made.

Looking forward to seeing you again in Shanghai,

Yours sincerely,

**Alan E. Johnston**



Bureau International de Métrologie Légale  
Le Président

BIML 07 N° 253/AJ-JFM

20 avril 2007

Aux Membres du CIML

**Objet : 42ème Réunion du CIML: Lettre d'invitation**

Chers Collègues,

Le CIML tiendra sa 42ème Réunion à Shanghai (République Populaire de Chine) les mercredi 24 (journée), jeudi 25 (matin) et vendredi 26 octobre 2006 (matin). Elle sera précédée d'un Séminaire sur le D 1 *Eléments pour une Loi sur la Métrologie* le mardi 23 octobre. D'autres réunions (Organisations régionales, TC/SC de l'OIML et le Groupe de Travail *Conformité au type*) seront aussi organisées à cette occasion. Malheureusement cette année il ne sera pas possible de prévoir une traduction en français, ainsi toutes les réunions seront tenues uniquement en anglais.

Il y aura un certain nombre de sujets faisant l'objet de décisions, notamment le projet de budget 2009-2012, le Plan d'Action, et un certain nombre de publications nouvelles ou révisées.

En mars dernier, le Conseil de Présidence a examiné les commentaires adressés par les Membres du CIML concernant les améliorations à apporter aux réunions du CIML. Dorénavant, il sera consacré plus de temps pour les sujets de discussion et je vous invite à prendre la parole durant la réunion du CIML pour présenter vos différents points de vue lors de ces discussions.

Il est essentiel que le Comité réunisse un nombre suffisant de votes de la part des Membres pour obtenir le quorum. Par conséquent:

- si vous n'êtes pas en mesure de participer en personne à cette réunion, il vous appartient de vous faire représenter par un membre de votre personnel ou par votre Ambassade en Chine ;
- si vous prévoyez que vous-même ou votre délégation soit susceptible de vous absenter lors de l'une des sessions du CIML, merci de bien vouloir déléguer votre voix à un autre Membre du CIML, au moment où vous ferez votre enregistrement en ligne.

Le BIML a préparé un site web pour les événements à Shanghai ([www.oiml.org/shanghai](http://www.oiml.org/shanghai)) et l'enregistrement pour la participation à la réunion du CIML ainsi que pour les réservations de chambres d'hôtel se feront encore cette année en ligne (électronique) via le site de Shanghai. La date limite pour les inscriptions est fixée au **10 septembre 2007**. Si vous ne pouvez pas effectuer votre enregistrement via le site web, merci de bien vouloir contacter le BIML afin de trouver une solution alternative.

Dans l'attente de vous revoir à Shanghai,

Meilleures salutations,

**Alan E. Johnston**